

### Ministério da Educação e do Desporto Universidade Federal do Ceará Pró-Reitoria de Graduação

Curso: Engenharia de Teleinformática Código: 27 e 68			
Modalidade(s): Graduação		Currículo(s): 2009	
Departamento: Engenharia de Teleinformática			
Código	Nome da Disciplina		
TI0081		Microeletrônica	
Pré-Requisitos: TI0057			
Carga Ho	orária	Número de Créditos	Carga Horária Total
Carga Ho Teórica:	orária ( x )	Número de Créditos 4.0	Carga Horária Total 64
Teórica: Prática:	(x)		

**Justificativa:** Nas últimas décadas, tecnologias de semicondutores foram responsáveis por enormes progressos tecnológicos no mundo, período em que a indústria de semicondutores cresceu a uma taxa média da ordem de 16% nas últimas décadas, contra aproximadamente 4% da economia em geral. Os avanços na área de microeletrônica permitem agregação de valor em toda a cadeia produtiva de praticamente todos os segmentos industriais. Para um determinado país, possuir competência tecnológica e empresarial em projetos e fabricação de circuitos integrados, assim como em aplicações da microeletrônica em produtos, significa sua inclusão no cenário mundial da microeletrônica e o consequente desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

### **Objetivos:**

- 1. Prover os fundamentos de projeto e implementação de circuitos integrados digitais complexos.
- 2. Capacitar o aluno a compreender e realizar as etapas do projeto de circuitos integrados digitais.
- 3. Prover os fundamentos de testabilidade e falhas em circuitos digitais.

## Descrição do Conteúdo:

#### Ementa:

Introdução aos Circuitos Integrados. Layout de Circuitos Integrados. Tecnologia de Fabricação CMOS. Teoria do Transistor MOS. Arquitetura de Circuitos Digitais. Metodologias de Projeto de Sub-sistemas. Caracterização e Estimação de Performance. Simulação de Circuitos Integrados.

#### Programa:

- 1. Introdução aos Circuitos Integrados: Histórico. Circuitos integrados analógicos versus digitais. Tecnologias básicas. Regras de projetos de layout. Layout de portas lógicas básicas: inversor, NAND e NOR. Porta de transmissão CMOS. Processo de fabricação CMOS. Interconexão. Ferramentas de simulação. Exemplos de simulação.
- **2. Teoria do Transistor MOS:** Introdução. Característica IxV ideal. Modelos de capacitância. Efeitos não linear na característica IxV. Característica de transferência DC. Modelos de atraso de propagação. Estimação de atraso. Margens de ruído. Modelos de simulação.
- **3. Circuitos Digitais CMOS:** Circuitos combinacionais; circuitos estáticos; circuitos dinâmicos; dissipação de potência. Circuitos Sequenciais; circuitos sequenciais estáticos; circuitos sequenciais dinâmicos; Flip-flops; sincronização. Sub-sistemas de propósito especial. Exemplos de simulação.
- **4. Metodologia de Projetos:** Estratégia de projeto estruturado. Métodos de projetos. Fluxo de projeto. Standart cell; semi-custom; projeto full-custom. Projetos voltados à testabilidade. Teste e verificação; validação funcional; ferramentas de apoio; metodologia de testes. Teste de blocos digitais específicos: ROMs, RAMs, ULAs, FPGAs, registradores, interconexões.

# Bibliografia Básica:

- 1. Neil H. E. Weste e David Harris; . CMOS VLSI Design; Pearson Ed.; 3a. Ed. 2005.
- Jan M. Rabaey, Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Second Edition, Prentice Hall, New York, 2004.

# Bibliografia Complementar:

- **3.** M ABRAMOVICI, M BREUER, A FRIEDMAN, Digital Systems Testing and Testable Design. IEEE Press, 1990.
- **4.** Coletânea de artigos de anais e conferências: Internacional Test Conference, VLSI Test Symposium, Design Automation Conference, Design Automation and Test in Europe Conference, Latin American Test Symposium, Asian Test Symposium.